PAT-NO:

JP401142530A

DOCUMENT-IDENTIFIER: JP 01142530 A

TITLE:

LIQUID CRYSTAL DEVICE

PUBN-DATE:

June 5, 1989

INVENTOR - INFORMATION:

NAME

ODAI, HIROAKI

ASSIGNEE-INFORMATION:

NAME

COUNTRY

SEIKO INSTR & ELECTRON LTD

N/A

APPL-NO: JP62300584

APPL-DATE:

November 28, 1987

INT-CL (IPC): G02F001/133

US-CL-CURRENT: 349/155

ABSTRACT:

PURPOSE: To obtain a large-size and large-capacity liquid crystal device which has the thickness of the liquid crystal layer uniform within the plane and has good display quality by using spherical bodies essentially consisting of silicon oxide as the spacers within the surfaces of the transparent substrates of the large-sized liquid crystal device.

CONSTITUTION: The spherical bodies essentially consisting of the silicon oxide are used as the spacers 17 within the surfaces of the transparent substrates 11a, 11b of the large-sized liquid crystal device, by which the liquid crystal layer 15 is formed to the uniform thickness with good accuracy with the number of the spherical bodies much smaller than the number of high-polymer spherical bodies. degradation in the contrast by the reduction of the effective surface area is thereby prevented and the disturbance of the arrangement of the liquid crystal is extremely lessened. Since the spherical bodies essentially consisting of the silicon oxide are not made into a slender shape like the shape of glass fibers, the disconnection of the transparent substrates 11a, 11b on the substrates and the destruction of the thin film nonlinear element are extremely lessened. The unequal colors within the surface are thereby not admitted;

in addition, the decrease of the contrast and the generation of the unequal contrast are obviated even if display is executed by impressing a voltage to the device.

COPYRIGHT: (C) 1989, JPO&Japio

@ 公 開 特 許 公 報 (A) 平1-142530

@Int_Cl_4

識別記号

庁内整理番号

❸公開 平成1年(1989)6月5日

G 02 F 1/133

3 2 0

7370-2H

審査請求 未請求 発明の数 1 (全3頁)

②特 願 昭62-300584

愛出 願 昭62(1987)11月28日

⑩発明者 尾台 弘 :

宙

東京都江東区亀戸6丁目31番1号 セイコー電子工業株式

会社内

⑪出 願 人 セイコー電子工業株式

東京都江東区亀戸6丁目31番1号

会社

明福書

1. 発明の名称

液晶装置

- 2. 特許請求の範囲
- (1) 所定量の旋光性物質が添加された正の誘電異方法を有するネマチック液晶組成物を、相対峙する 2 枚の透明電極基板間に封入し、 抜ネマチック液晶組成物がその厚さ方向にねじれた螺旋構造を形成し、かつ該透明基板の外側に一対の偏光板を具備した液晶装置において、酸化硅素を主成分とする球体を透明基板面内のスペーサーとして用いたことを特徴とする液晶装置。
- (2) 熱硬化性あるいは熱可塑性の高分子化合物を 該酸化硅素を主成分とする球体の表面に 0.1 μ m から 0.5 μ m の範囲でコーティングしたこと を特徴とする特許請求の範囲第1 項記載の液晶 装置。
- (3) 移酸化硅素を主成分とする球体を面内に分散 させた個数を10個/mm²から100個/mm² とした

こと特徴とする特許請求の範囲第1項記載の液 品装置。

3. 発明の詳細な説明

〔産業上の利用分野〕

本発明は、画像表示装置やコンピュータ端末等 に用いられる大型で大容量の液晶装置に関するも のである。

(発明の概要)

本発明は情報出力端末として使用される大型液 晶装置において、透明基板面内のスペーサーとし て酸化硅素を主成分とする球体を用いることによ り、表示コントラストを低下させる一因となるス ペーサーの個数を大幅に削減し、かつ液晶層の厚 みを精度よく均一に形成することを可能にしたも のである。

〔従来の技術〕

近年は表示情報量の増大に伴い、X-Yマトリクス状に電極を形成したいわゆるドットマトリクス液晶変示装置が、弾型軽量コンパクトな表示端

未装置として注目を集めており、液晶装置はます ます大型化を要求されている。

第2図は液晶表示装置の構成を示す断面図であ る。関中21 a. 21 b はそれぞれ上下一封の透明電 極基板で、表面に配向膜が形成されている。該透 明電極基板の間隙には、所定量の旋光物質が添加 されたネマチック液晶組成物22a,22bが封入さ れ、周辺シール剤23a, 23bでシールされている。 図中24a, 24bは該透明電極基板の間隔を均一に 形成するためのスペーサーで、ある一定の分布密 度を有するように配置されている。スペーサーと して用いられるものには、図中242に示す高分子 球体、図中24 b に示すグラスファイバー等がある。 高分子球体は、粒径の標準偏差が0.2μmから0.5 μmの範囲のものを100個/mm²から500個/mm²の 範囲の分布密度で分散させ、グラスファイバーは、 粒径の標準偏差が0.1μmから0.2μmの範囲のも のを10個/mm から50個/mm の範囲の分布密度で 分散させる。大型液晶要示装置は、こうした構成 により液晶層の度みを± 0.1μmの特度で均一に

形成することが可能であった。

(発明が解決しようとする問題点)

大型液晶衰示装置の透明基板面内のスペーサーとして高分子球体を用いると、液晶層の厚みを均一に形成するためには、前述したように透明基板面内に100個/mm²の6500個/mm²の範囲の分布密度をもって均一に分散させる必要がある。このように多くの高分子球体が表示面内に存在すること、有効要示面積を大幅に削減してコントラストの低下をもたらしたり、液晶の配列を乱したりすることがあるという問題点があった。

また、大型液晶表示装置の透明基板面内のスペーサーとしてグラスファイバーを用いると、前述したように少ない個数で液晶層の厚みを均一に形成することができるが、グラスファイバーが硬体がつ細長い円柱形であるため、基板上の透明電極を断線させることがあるという問題点があった。特に複数非線型素子を用いた液晶表示装置においては、装スペーサーとしてのグラスファイバーが確勝非線型素子を破壊してしまうという問題点が

あった。

(問題点を解決するための手段)

前記問題点を解決するために、本発明では、大型液晶装置の透明差板面内のスペーサーとして、酸化硅素を主成分とする球体を用いることを特徴とするものである。

(作用)

前記酸化硅素を主成分とする球体を、大型液晶 装置の透明基板面内のスペーサーとして用いるこ とにより、高分子球体より大幅に少ない個数で液 晶層の厚みを特度よく均一に形成することができ る。このため、有効要示面積を削減することによ るコントラストの低下を防ぐことができ、かつ液 晶の配列を乱すことも極めて少なくすることがで きる。

また、酸化酸素を主成分とする球体は、グラスファイバーのような福長い形状ではないため、基板上の透明基板を斬嫌させたり、環膜非練型素子を破壊したりすることが極めて少なくなる。

さらに、熱硬化性あるいは熱可塑性の高分子化

合物を酸化硅素を主成分とする球体の表面に個して、透明基板面内のスペーサーとして用いると、 透明基板面内で接着することにより、該酸化硅素 を主成分とする球体の粒径のばらつきを吸収する ことが可能になる。

(実施例)

以下に本発明の実施例を図面を用いて詳細に説 明する。

第1 図は本発明に係る液晶装置の構成を示す断面図である。図中11 a 、11 b は上下一対の透明基板で、接透明基板上に透明電極12 a 、12 b が X ー Y マトリクス状になるように形成されている。接透明電極の表面に印刷やディッピング、落着等によって、ポリイミド、テフロン等の絶縁性薄膜を形成し、一方向にラピング処理等による配向膜によって、ポリイミド、テフロン等の絶縁性薄膜を形成し、一方向にラピング処理等による配向膜によって、か数けられている。透明基板11 a 、13 b が、透過値または吸収値と配向膜の値が所定の角度をな明基板の固定には所定量の旋光物質が添加されたネマチの間降には所定量の旋光物質が添加されたネマチ

特開平1-142530 (3)

ック液晶層15が封入され、その厚さ方向にねじれ た螺旋構造を形成しており、接着剤16a.16bに よってシールされている。該ネマチック液晶の厚 みを精度よく均一に制御するため、透明基板[1] a, 11 b の間隙には、酸化硅素を主成分とする球体が スペーサー17として配置されている。本発明では、 酸化硅素を主成分とする球体として、触媒化成工 業社製の真絲球(平均粒径6.84μm粒径の標準偏 差0.02 µ m) を使用した。この球体をイソプロパ ノールとフロンの混合溶液に分散して湿式噴霧し たところ、分散密度が10個/mm*から20個/mm*の 範囲となり、精度よく均一に散布され、液晶層15 の厚みは 7.0±0.05μmとなり、極めて精度の高 いものとなった。このようにして構成された液晶 要示装置は、目視観察で面内の色ムラは見られず、 位圧を印加して表示してもコントラストが低下し たりコントラストムラが発生するようなことはな

また、抜真鉄球の裏面にポリメチルメタアクリ レート(PMMA) を0.1μmの厚さでコーティン グしておいて、前記と同様の被晶表示装置を作製した。すると該液晶表示装置の液晶層の厚みは、7.0±0.03μmとなり、真絲球の粒径のばらつきをPMMAが吸収して、一層特度の高い液晶層厚を有する液晶表示装置となった。さらに該真絲球は面内で接着されているため、重力や振動等の外力によって面内で移動してしまうということがなく、本発明による液晶表示装置を立てて使用したり、強い振動を与えたりしても液晶層厚が変化して表示面に色ムラが発生することがなく、極めて堅牢な液晶表示装置を実現することができた。

(発明の効果)

以上説明したように、本発明によれば、液晶層 の厚みが面内で均一で、表示品質の良い、大型大 容量の液晶装置とすることができる。

4. 図面の簡単な説明

第1図は本発明に係る液晶装置の構成を示す断 面図、第2図(a)。(b)は従来の液晶装置の構成を示 す断面図である。

11 a. 11 b···透明基板

12 a , 12 b · · · 透明電極

13 a , 13 b · · · 配向膜

14 a . 14 b · · · 偏光板

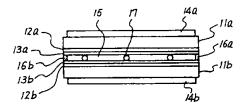
15 ・・・・・・ 液晶層

16 a 、16 b・・・シール剤

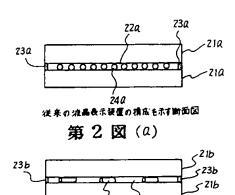
17 ・・・・・・スペーサー

以上

出願人 セイコー電子工業株式会社



液晶表示装置の構成を示す断面図 第 1 図



24b 22b 従来の液晶表示機関の構成を示す断面図 第2図(b)